基板吸収型超伝導トンネル接合素子による THz 波検出

THz Detection using Superconducting Tunnel Junctions with Substrate Absorber

中野 蘭*、田井野徹**、明連広昭**、高田 進**

Ran Nakano*, Tohru Taino**, Hiroaki Myoren**, Susumu Takada**

We have proposed and fabricated superconducting tunnel junctions on LiNbO₃ and on LiTaO₃ substrates for high speed and wide energy band photon detectors working at THz-wave band. The current-voltage characteristics of these STJs were equivalent to conventional STJ, which was fabricated on sapphire substrates. Phonons that produced by irradiating 5.9keV X-ray or THz-wave in the substrates can be detected by the STJ. Comparing the experimental results for three types of STJs, phonons that produced in both LiNbO₃ and LiTaO₃ substrates have been detected with high absorption efficiency.

Keywords: THz, STJ, Substrate Absorption, LiNbO3, LiTaO3

1. はじめに

赤外光とミリ波の中間領域であるテラヘルツ波(THz 波)領域はこれまで発生・検出が難しかったために未開 拓の電磁波スペクトル領域として残されてきた。しかし、 近年、コンパクトかつ高出力の可変長THz波光源の開発 が引き金となり、この波長領域を応用した研究開発が注 目されるようになった。THz波は、0.3~10THzの電磁波 領域であり、次世代の超高速光通信や環境計測、医療応 用など幅広い応用が期待されている。また、基礎科学の 分野においても、星間物質などの分子科学、半導体量子 構造などの物性物理学、生体を構成する蛋白質やDNAな どの生命科学において新たな現象の発見をもたらす可能 性がきわめて高く、THz波領域は最も注目されている分 野のひとつでもある¹⁾。THz波の検出には、広い波長範囲 において一定の感度を持っているが応答速度が遅い熱型 検出器と、波長帯は限られているが応答速度が著しく速 い量子型検出器が用いられてきた。本研究では、これら 既存の検出器に代わる、新たな原理に基づいた超伝導ト

* 埼玉大学大学院 理工学研究科 電気電子システ ム工学専攻

Graduate School of Science and Technology **埼玉大学 工学部 電気電子システム工学科

Department of Electrical and Electronic Systems, Faculty of Engineering, Saitama University, Shimo-Okubo 255, Sakura-ku, Saitama-shi, Saitama 338-8570, Japan ンネル接合(Superconducting Tunnel Junction: STJ)を用い た検出器に着目する。STJは高エネルギー分解能・高計測 率に加え、可視光からX線領域まで検出できる広帯域の検 出器である。この特徴から、量子通信や電波天文、材料 診断など様々な分野での応用が期待されている²⁾。この STJの基板方向からTHz波を入射する、基板吸収型STJを 用いてTHz波が検出されることが明らかになった³⁾。こ こで基板の選択には、THz波を最も吸収しやすい基板材 料としてLiNbO₃やLiTaO₃などを採り上げた。しかし、STJ を用いたTHz波の検出において、検出メカニズムについ ては明らかにされていない。そこで、本研究ではSTJを用 いたTHz波検出の際の吸収プロセスを明確にすることを 目的とした。

2. STJ の動作原理

STJ は 2 枚の超伝導体の間に薄い絶縁体を挟んだサン ドウィッチ構造から成る。2 枚の超伝導電極のうち、一 方の超伝導電極にフォトン(エネルギー)が入射される と超伝導体内で準粒子が生成される。この準粒子がトン ネルバリアをトンネルする際に流れる電流(トンネル電 流)を信号として検出する。図1に STJ の動作原理を示 す。フォトンが入射すると、電流-電圧特性が実線から 破線へと移行する。バイアス電圧値におけるフォトン入

論文

射前と入射後の電流差を信号として検出する。

基板吸収型 STJ の接合断面図を図 2 に示す。フォトン が基板の中で吸収されると、吸収により発生したフォノ ンが基板中を伝播し、エネルギーを STJ の下部電極に伝 達する。このエネルギーにより準粒子が生成され、動作 原理に基づいて信号を検出する。



3. STJ の作製

今回基板として用いたのはTHz帯の吸収係数の高い LiNbO₃とLiTaO₃、吸収係数の低いサファイヤの3種類で ある。薄膜の堆積にはスパッタ法を、加工にはフォトリ ソグラフィー技術と反応性イオンエッチング(RIE)を用 いた。各層の膜厚は、表1に示す。

材料	膜厚[nm]
Nb 配線層	600
SiO ₂ 絶縁層	350
上部 Nb 電極	150
Al	60
Al-AlO _x	60
下部 Nb 電極	200

表1 STJの膜厚

4. 素子の評価

作製したSTJの電気的特性を評価するため、STJの動作 温度 0.4Kまで冷却可能な³Heクライオスタットを用いて 電流一電圧特性を測定した。 $50 \times 50 \mu m^2$ のダイヤモンド形 状のノーマル抵抗 R_n とサブギャップ抵抗 R_d を測定し、 $log(R_d/R_n)$ を算出した。サブギャップ抵抗はバイアス電圧 200μ Vにおける抵抗値である。 $log(R_d/R_n)$ の値はLiNbO₃基 板上のSTJは 4.8、LiTaO₃基板上のSTJは 4.3、サファイヤ 基板上のSTJは 4.9 と、ほぼ同等の素子を作製できた。 LiNbO₃上に作製したSTJの電流一電圧特性を図 3 に示す。



5.X 線検出実験

作製した素子に 5.9keV の X 線を照射し、エネルギース ペクトルを観測した。エネルギースペクトルの低チャン ネル側にフォノンイベントのスペクトルが観測されるた め、フォノンの影響が目に見えて分かる。

測定に用いた 50×50µm²のダイヤモンド形状STJは、3 枚の基板(LiNbO₃、LiTaO₃、サファイヤ)上に積層され ている。入射するX線は、STJの上部電極側から照射して、 STJからの出力信号を増幅・波形整形した後、エネルギー スペクトルデータとして蓄積する。3 種類の基板上に作 製されたSTJからのエネルギースペクトルを比較したと ころ、図4のようになった。黒実線がLiNbO3基板、灰色 実線がLiTaO3基板、黒点線がサファイヤ基板上に作製し たSTJによるエネルギースペクトルデータである。同図よ り、LiNbO3基板およびLiTaO3基板はサファイヤ基板に比 べ、基板中のフォノンイベントの寄与が大きいことが分 かる。また、STJの電極で直接X線を吸収した直接吸収の 波高値(図中矢印)を基準として、フォノンイベントの ピークの波高値の比率を算出したところ、LiNbO3基板で は 66%、LiTaO3 基板では 70%、サファイヤ基板では 25% であった。これより、LiNbO3基板とLiTaO3基板では、STJ に到達したフォノンエネルギがサファイヤ基板に比べて 3 倍程度大きいことが分かった。この原因として (1)LiNbO₃およびLiTaO₃はNbとの音響インピーダンスマ ッチングがよく、基板から伝達したフォノンが界面で反 射されることなくNbに到達する、(2) LiNbO3基板および LiTaO3基板中ではフォノンの平均自由行程が長いため、 多重反射が起こる、などが考えられる。よって、この原 因を解明するためには新たに、基板の厚さを



変え、フォノンイベントの変化を見る実験が必要と思われる。

6. THz 波照射実験

次に、作製した素子に対するTHz波照射実験を行った。 ここで使用した光源はTHz波パラメトリック発振器 (Terahertz Parametric Oscillator: TPO) である。THz波は、 ³HeクライオスタットのTPX窓から照射され、シリコン超 半球レンズで集光されて、レンズに直接貼り付けた基板

に入射される。

図5は、LiNbO₃上のSTJ(200×200µm²)素子に1.5THzの THz波照射時のTHz波応答信号を示す。図5(a)に示される ように、THz波パルスの繰り返し周波数(49Hz)に同期して 応答信号が出力され、STJ素子によりTHz波が検出可能で あることがわかった。図5(b)は、1つの応答波形の拡大図 を示している。電荷有感型プリアンプ出力の立ち上がり 時間は10µs程度であり、X線照射時の立ち上がり時間(1µs 以下)に比べて大きく、基板を吸収体としフォノンを介し た基板吸収型の応答であることを示唆している。

図6は、LiNbO₃上のSTJ(200×200µm²)素子を用いて観 測したTPO光源のスペクトル測定結果を示す。スペクト ルのピークの中心は197chであり、ピークの半値幅が 10.6chであることからTPO光源からのTHz波パルスのエ ネルギーのばらつきは5%よりも小さいことがわかった。 このばらつきの中には、STJ素子のエネルギー分解能に対 応する成分も含まれていることからSTJ素子のエネルギ ー分解能は十分に高いことが示唆された。

上述のLiNbO₃上のSTJ素子によるTHz波検出実験においては、基板吸収型の検出であることを示唆する測定結



図 5 LiNbO₃上の STJ(200×200µm²)素子による THz 波応答信号.(a)49Hz 繰り返しパルスに対 する応答と(b)単一応答波形の拡大図.



る THz 波スペクトル測定結果



図7 サファイア上の STJ 素子による THz 波応答 波形

果が得られた。一方で、THz波が超伝導電極で直接吸収 される直接検出型の応答が存在する可能性も否定できな い。そこで、THz波領域で吸収係数の小さいサファイア 上のSTJ素子を用いてTHz波の検出実験を行った。

図7は、サファイア上のSTJ素子によるTHz波応答波形 を示す。電荷有感型プリアンプの出力の立ち上がり時間 は1µs程度であり、LiNbO3上のSTJ素子による応答波形の 立ち上がり時間に比較して短く、また、信号強度も小さ い傾向があることがわかった。サファイア上のTHz波応 答は、直接検出を示唆する結果であると考えられる。

以上の結果から、LiNbO3上とサファイア上のSTJ素子で は検出信号波形や信号強度が大きく異なり、STJ素子によ るTHz波検出は、基板フォノンを介する基板吸収成分と 素子の電極による直接吸収成分の両方が存在すると考え られる。

7. まとめ

STJを用いたTHz波検出過程を調べるため、3 種類の基 板上にSTJを作製し、X線およびTHz波の検出結果の比較 を行った。ここで、THz帯の吸収係数が大きい基板とし てLiNbO₃基板とLiTaO₃基板を、小さい基板としてはサフ ァイヤ基板を用いた。

まず、基板から発生するのフォノンイベントのスペク トルを観測するため、X線を照射して特性を観測した。そ の結果、LiNbO₃基板とLiTaO₃基板のフォノンイベント数 はサファイヤ基板よりも多いことが分かった。

次に、TPO光源を用いてTHz波照射実験を行った。基板

側からTHz波を照射し、STJの出力信号を比較したところ、 基板によって大きく異なる結果が得られた。サファイヤ 基板の信号立ち上がり時間は短く、電極でフォトンを吸 収した時の立ち上がり時間に一致するが、LiNbO3基板と LiTaO3基板の信号立ち上がり時間はそれより遅かった。 従って、LiNbO3基板とLiTaO3基板はTHz波を基板によっ て吸収し、サファイヤ基板はSTJの超伝導電極部分で吸収 したと考えられる。これらの結果から、THz波の検出に は2つの吸収過程があることが分かった。また、周波数 特性を観測したところ、LiNbO3基板とLiTaO3基板を用い たSTJは、既存のTHz波検出器と同様の特性を示した。以 上より、基板吸収型STJ検出器の吸収プロセスを明確にし、 新たなTHz検出器の可能性を示した。

謝辞

本研究を遂行するにあたりご支援を下さった理化学研 究所の戎崎俊一客員教授、清水裕彦 博士、川瀬晃道 博 士、大谷知行 博士、佐藤広海 博士、有吉誠一郎 博士、 志岐成友 博士、倉門雅彦 博士、渋谷孝幸 氏に厚く御礼 申し上げます。最後に、貴重な御助言や惜しみない協力 をして下さいました電子制御工学研究室の皆様、理化学 研究所イメージ情報研究ユニットの皆様、川瀬独立主幹 研究ユニットの皆様に感謝いたします。

参考文献

- 川瀬晃道, 伊藤弘昌, テ ラフォトニクス光源 一波長 可変 THz 波の発生と応用可能性一, 応 用物理 71, pp.167-172, Feb.2002.
- Hans Kraus, 超伝導放射線検出器とその将来への展望, ・応用物理, 第67巻, 第4号, pp.394-403, Apr.1998.
- 3) 星野耕一,基 板吸収型 STJ を用いた広帯域フォトン 検出器に関する研究,・埼玉大学大学院博士前期課程学 位論文(2004)